PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-016304

(43) Date of publication of application: 19.01.1989

(51)Int.Cl.

B23B 27/20

B28D 1/16

(21)Application number: 62-171516

(71)Applicant : NEC CORP

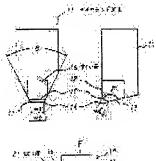
(22)Date of filing:

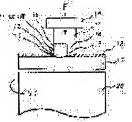
08.07.1987

(72)Inventor: OTSUKA YASUHIRO

(54) DIAMOND TOOL AND METHOD FOR MACHINING FINE GROOVE THEREWITH (57)Abstract:

PURPOSE: To form a fine groove having small depth with high accuracy on the soft layer of a hard base plate by setting the angle of a first front flank serving as a rake surface and a second cutting edge with respect to a second front flank serving as the first front flank and a first cutting edge at 90° or more and less than 180°. CONSTITUTION: A diamond tool 11 is held in such a way that its first cutting edge 14 firstly comes into contact with a soft layer 18, so that a hard base plate 17 is elastically deformed, while a vertical load is applied on the tool 11 in such a way that its second cutting edge 15 comes into contact with the hard base plate 17. As a result, the whole face of a first front flank 12 in the tool 11 comes into contact with the surface of the hard base plate 17 and as well as the partial face of a second front flank 13 therein comes into contact with the surface of the hard base plate 17, thereby remarkably increasing the area of the edge of the diamond tool in contact with the surface of the hard base plate 17. Therefore,





compressive stress acting on the second cutting edge 15 is significantly reduced so that any minute breakage may not occur on the hand base plate 17, thereby forming a fine groove having small depth while keeping the corner and fillet radii of the second cutting edge 15 sharp.

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 昭64-16304

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月19日

B 23 B 27/20 B 28 D 1/16

7528-3C 7366-3C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称

ダイヤモンド工具および微細溝の加工方法

②特 願 昭62-171516 ②出 願 昭62(1987)7月8日

⑩発 明 者 大 塚 泰 弘 ⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

⑩代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細 書

1. 発明の名称

ダイヤモンド工具および微細溝の加工方法

2. 特許請求の範囲

- (i) すくい面と第二の切り刃稜を共有する第一の 前逃げ面と、該第一の前逃げ面と第一の切り刃 稜を共有する第二の前逃げ面とを含み、前記第一 の前逃げ面と前記第二の前逃げ面のなす角度が 90度以上180度未満であることを特徴とする ダイヤモンド工具。
- (2) 便質基板の表面に形成した軟質層膜にダイヤモンド工具を押し当てながら該ダアヤモンド工具に対し前配便質基板を移動し、前記軟質層膜にその膜厚に等しい深さの微細溝を形成する消滅方法において、前配ダイヤモンド工具の第一の前逃げ面と第二の前逃げ面により形成される第一の切り刃稜が前記軟質層に最初に接触するように前記ダイヤモンド工具を前記軟質層に

押し付け、前記数細溝の形成時に前記ダイヤモンド工具のすくい面と前記第一の前逃げ面により形成される第二の切り刃稜が前記硬質基板に接し、しかも前記硬質基板に塑性的変形を与えない範囲内の荷重を前記ダイヤモンド工具に作用させることを特徴とする数細溝の加工方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、硬質基板の表面に形成された軟質層の切削加工に用いるダイヤモンド工具およびこのダイヤモンド工具を使用した微細溝の加工方法に関し、特に光ディスク原盤のプリグルーグの加工方法かよびこの加工方法に用いるダイヤモンド工具に関する。

〔従来の技術〕

第6四に示すよりに従来のダイヤモンド工具11 は、すくい面16と前逃げ面12が形成されていたが特願昭58-235514 参照)。このダイヤモンド工具11を工具ホルダ19に取り付け、硬質 基板 2 4 の表面に形成された軟質層 2 5 に垂直方向の荷重 F を作用させて押し当てた状態で硬質基板 2 4 を取り付けたエアースピンドル 2 0 を回転させてダイヤモンド工具 1 1 に対し硬質基板 2 4 を移動させて軟質層 2 5 にその膜厚に等しい深さの横断面の形状が逆台形状の溝を形成していた。 【発明が解決しようとする問題点】

上述のような従来のダイヤモンド工具を用いて上述のような使用方法により微細溝を形成する場合、第6図に示すようにダイヤモンド工具刃先に形成された切り刃稜15が常に硬質基板24の表面に接触しながら溝が形成される。このため、切り刃稜15は加工動作中常に硬質基板24から反力Rを受ける。ここでダイヤモンド工具に作用させる垂直方向の荷重をF、溝の形成に伴う切り屑排出に要する力(切削力)の垂直成分(背分力)をF1とすると、RとFとF1の間には次式が成立する。

 $F = F t + R \cdots \cdots (1)$

軟質層膜 2 5 が完全に均質であって溝の加工動

- 3 -

切り刃稜15 に作用する圧縮応力のは②式から、 切り刃稜15の切刃稜丸み半径 r に反比例して増 加する。

一般に切削加工法では、切り刃稜の丸み半径ェ が小さい程工具の切り取り厚さの分解能が向上し 深さが浅い溝の形成が可能となる。また、切り屑 21の排出に伴い溝エッヂ部には切り刃稜の丸み 半径ょにほぼ等しい大きさのバリが発生するため、 切り刃殻の丸み半径rが小さい程パリの小さな高 精度な微汕器を加工できる。このため、深さが浅 くしかも高精度の微細溝を加工するためには切り 刃稜15の丸み半径rを檻力小さくすることが必 要となる。ところが上述のように従来のダイヤモ ンド工具により微細游を加工する場合、切り刃稜 15の丸み半径 rを小さくすると、切り刃稜15 に作用する圧縮応力が増加し、加動動作中に軟質 基板に微小な破壊が生じやすくなり、しかも硬質 基板24に做小な破壊が生じる際に切り刃蒙15 には衝撃力が作用するため、切り刃稜15に微小 カチッピングが発生しやすくなるという問題点が

 $\sigma = R / A \cdots (2)$

ことで、Aは切り刃被15と硬質結板24の表面との接触面積であり、切り刃稅15の刃帽Wと その切り刃稜の丸み半径「の積に比例する。した がって、切り刃稜15の丸み半径「に着目すると、

-3 -

あった。

切り刃稜15に微小なチッピングが生じると加工動作中に切り刃稜15の刃幅が増加し、形成される溝幅に変化が生じ微細溝の加工精度が低下する。また切り刃稜15にチッピングが生じると切り刃稜15の丸み半径1が増加し溝エッヂ部に大きなバリが発生し加工精度が低下する。さらに切り刃稜15の丸み半径1が若しく増加し徳細溝加工用ダイヤモンド工具11の切り取り厚さの分解能が形成する微細溝の深さ以下に低下した場合には、溝形成が行えなくなり、長い距離にわたり微細溝を形成することは困難であるという間額点を有していた。

本発明の目的はこのような従来のダイヤモンド 工具およびその使用方法の問題点を解決して深さ の茂い微細溶を高精度に、しかも長い距離にわた り形成できるダイヤモンド工具およびその使用方 法を提供することにある。

[問題点を解決するための手殿]

本発明のダイヤモンド工具は、すくい面と第二

の切り刃稜を共有する第一の前逃げ面と、該第一の前逃げ面と第一の切り刃稜を共有する第二の前逃げ面とを含み、前配第一の前逃げ面と前配第二の前逃げ面のなす角度が90度以上180度未満であることを特徴とする。

[作用]

-7 **-**

のは、第二の切り刃稜が最初に軟質層に接触する ように後細溝加工用ダイヤモンド工具を固定する と、従来の微細溝加工用ダイヤモンド工具の使用 方法と同様に第二の切り刃稜のみが硬質基板に接 触するため、微構溝加工用ダイヤモンド工具の刃 先と硬質素板との接触面積の増加を図ることがで きず、第二の切り刃稜にチッピングが発生しやす くなるためである。第一の前逃げ面と第二の前逃 げ面のなす角度を180度未満とするのは、この角 度を180度以上にすると第一の切り刃稜を軟質層 に最初に接触させることができなくにるためであ る。また第一の前逃げ面と第二の前逃げ面のなす 角度を90度以上とするのは、この角度を小さく する程第一の切り刃稜と硬質基板の間に作用する 圧縮応力が増加し第一の切り刃稜にチッピングが 生じやすくなるためであり、実験的に90度以上 にすれば第一の切り刃稜にチッピングが生じない ことを確認した。

〔寒旃例〕

以下、本発明の第一の実施例について、図面を

本発明は、上述のよう左ダイヤモンド工具を用 い、第一の切り刃稜が最初に軟質層に接触するよ うにダイヤモンド工具を保持し、硬質基板に弾性 変形を生じさせ第二の切り刃稜が硬質基板に接す るようにダイヤモンド工具に垂直方向の荷重を作 用させることによって第一の前逃げ面を全面で硬 質基板の表面に接触させることができ、しかも第 二の前逃げ面の一部も硬質基板の表面に接触させ るととができるため、微細溶加工用ダイヤモンド 工具の刃先と硬質基板の表面との接触面積を著し く増加させることができ、第二の切り刃稜に作用 する圧縮応力を著しく低減することができる。 こ のため硬質基板に微小な破壊を生じることなく、 また第二の切り刃稜にチッピングが発生すること なく第二の切り刃稜の丸み半径『を極めて鋭利に 保ちながら微細溝を形成することができ、裸さが 茂い極めて高精度の微細游を長い距離にわたり形 成することができる。

なお、第一の切り刃稜が最初に軟質層に接する ように微細薄加工用ダイヤモンド工具を保持する

- 8 -

参照にして詳細に説明する。第2図(3かよび(b)は本発明の一実施例によるブリグループ付き光ディスク原盤の製造方法を工程順に示した概略図、第1図(a)、(b)かよび(c)はそれぞれ第2図の実施例に用いたダイヤモンド工具11の上面図、側面図かよび正面図である。本実施例のダイヤモンド工具11にはすくい面16と第一かよび第二の前逃げ面12.13が形成されている。

まず第2図(a)に示すように、直径200mm のガラス基板17 (硬質基板に相当)の表面にスパッタ 法によって形成した膜厚0.07/mm のC u 膜18 (軟質層に相当)に第一の切り刃稜14が最初に接触するようにダイヤモンド工具11を工具ホルダ 19に固定し、ガラス基板17をエアースピンド ル20に固定した。ここで第一の削逃げ面12と Cu膜18のなす角度δは(δ=0.7度)とした。

次に第1図(b)に示すようにエアースピンドル 20を一定速度 V 1 (V 1 = 100 r pm) で回転し、问時にダイヤモンド工具 1 1をガラス基版 1 7 の半径方向(紙面に垂直な方向)に一定速度 V 2 (V 2 = 0.16 mm/min)で移動しながら、C u 膜 1 8 に垂直上方から後細海加工用ダイヤモンド工具 1 1を荷重 F (F = 0.04 g) で押し付け、第一の切り刃後 1 4 を C u 膜 1 8 に接触させた。微細海加工用ダイヤモンド工具 1 1 に作用させる垂直方向の荷重 F を徐々に増加したところ、F = 0.8 g で第二の切り刃後 1 5 がガラス基板 1 7 に接触し切り 層 2 1 を排出し、C u 膜 1 8 に第3 図に示すような 体幅が 0.8 μmで 海探さが C u 膜 1 8 の 膜厚に 与しく 0.07 μm である 微細溝 2 2 を C u 膜 1 8 上の直径 485 mm ~ 4195 mm の 領域に、ピッチ 1.6 μm でスパ

-11 -

盤の加工を行ったところ(荷重F=0・4g)、 加工距離がわずかに 400m でガラス基板 1 7 に微 小破壊が生じ、第 6 図に示す切り刃稜 1 5 にはチッピングが生じ溝形成ができなくなった。

以上のように本発明の一実施例では、深さが0.07 μαπ と極めて浅い微細溝を極めて高精度に、しか も長い距離にわたり形成できることを確認した。

次に本発明の第二の実施例として、回折格子の原盤を作成した。第4回(3)および(b)に回折格子の原盤の製造方法を工程順に示した概略図を示す。加工に用いたダイヤモソド工具11は上述の実施例と同じ第1図に示するのを用いた。

まず、第4図(a)に示すように1cm 角のガラス基板17にスパッタ法によりCu 膜18を膜厚0.8 μm に形成し、ガラス基板17をエアースライダ23上に固定した。次いで、第2図に示す実施例と同様にして第一の切り刃稜14がCu 膜18に接触するようにダイヤモンド工具11を工具ホルダ19に固定した。次に、第4図(b)に示すようにエアースライダ23を一定速度V3(V3=1.0

イラル状に形成し、プリクループ付き光ディスク 原盤を作成することができた。ここで形成した微 細砕22の全長は約15.1kmであり、加工の前後 で第二の切り刃破15 kチッピングが生じていな いことを催子顕敏境観察から確認した。

形成した後細海22のエッチ部の形状を装面粗さ計により測定したところ、海エッヂ部のバリは、用いた表面粗さ計では分解能が足らずバリの大きを測定することができなかった。測定に用いた。 製造することができなかった。 測定に用いた 後面粗さ計の測定分解能は20人であることから、彼細海22のエッヂ部には少なくとも20人以上の大きさのバリは発生していないことを確認した。またCu膜18上485mmの位置と4195mmの位置での数細海22の存幅の比較を電子顕微規緩緩により行ったところ、海幅に変化がないことを確認した。なか、比較のため切り刃接の丸み半径が「一人の大きない、第2四に示すで、一人地側と間吸にしてし、ガラス基板17の表面とは切り刃接近15のみが接触する)ブリグルーブ付き光ディスク原

- 12 -

mm/min)で移動したがらダイヤモンド工具11 に垂直荷重F(F=0.04g)を作用させ、ダイヤ モンド工具11をCu膜18に押し付けた。微細 満加工用ダイヤモンド工具11に作用させる垂直 荷重を徐々に増加し、F=2.8gにしたところ第 二の切り刃稜15がガラス基板17に接触するよ うになり、第5図(b)に示すようた蔣幅0.8μm、深 さ0.8μmの直線状の微細溝22を形成することが できた。一本の微細溝22の全長を約1mmとし、 微細溝22を1本形成するたびに微細溝加工用ダイヤモンド工具11を微細溝22の溝幅方向に16 μm 移動させ、ピッチ1.6μmで625本の微細溝22 をCu膜18上に形成し第5図(a)に示すような回 折格子の原盤を作成した。

作成した回折格子の原盤上の微細溝22のエッチ部のパリの大きさを表面粗さ計で測定したととろ、上述の第一の実施例と同様にパリの大きさは少なくとも20A以下であることを確認した。また、一本目に形成した微細溝22と625本目に形成した微細溝22の溝幅を電子顕微境観察により

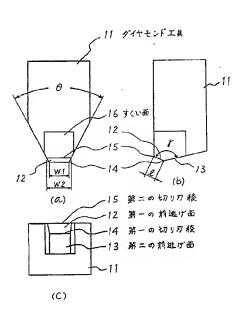
比較したところ、潔幅に変化が生じていないとと を確認した。

〔発明の効果〕

以上詳述したように本発明によれば、深さの浅 い微細溝を高精度にしかも長い距離にわたり形成 することができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)かよび(c)はそれぞれ本発明の第一の実施例で用いるダイヤモンド工具の上面図、側面図かよび正面図、第2図(a)かよび(b)はそれぞれ本発明の第一の実施例としてブリグループ付き光ディスク原盤の作成方法を示す工程順に示す模式図、第3図は本発明の第一の実施例によって作成したブリグループ付き光ディスク原盤の断面図、第4図(a)かよび(b)は本発明の第二の実施例によって作成した回折格子用原盤の作成方法を示す模式図、第5図(a)かよび(b)は本発明の第二の実施例によって作成した回折格子用原盤の正面図かよび断面図、第6図は従来のダイヤモンド工具を示した概略図であー15-



第1図

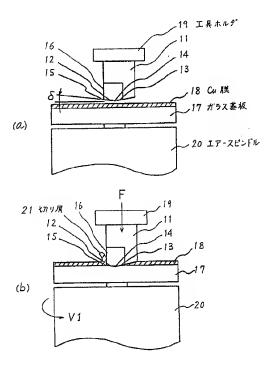
る。

11 ……ダイヤモンド工具、12 ……第一の前 逃げ面、13 ……第二の前柄げ面、14 ……第一 の切り刃稜、15 ……第二の切り刃稜、16 …… すくい面、17 ……ガラス基板、18 …… C u 膜、 19 ……工具ホルダ、20 ……エアースピンドル、 21 ……切り屑、22 ……数細溝、23 ……エア ースライダ、24 ……便質基板、25 ……軟質層。

代理人 弁理士 内 原



- 16 -



第2図

